## テトラフルオロエチレンを用いた新規テトラフルオロスルファニ ル化合物の合成

(東大院工 ¹・AGC(株) ²) ○安尾英修 ¹・相川光介 ¹・野崎京子 ¹・岡添隆 ¹,²
Synthesis of Novel Tetrafluoro-λ<sup>6</sup>-sulfanyl Compounds using Tetrafluoroethylene (¹*Graduate School of Engineering, The University of Tokyo*, ²*Material Integration Laboratories, AGC Inc.*) ○Eisuke Yasuo¹, Kohsuke Aikawa¹, Kyoko Nozaki¹, Takashi Okazoe¹.²

Fluorinated functional groups such as the trifluoromethyl (CF<sub>3</sub>) group play an important role in drug discovery due to their high hydrophobicity. The pentafluorosulfanyl (SF<sub>5</sub>) group has attracted much attention in recent years because of its increased hydrophobicity compared to the CF<sub>3</sub> group.<sup>1)</sup> SF<sub>4</sub>CF<sub>3</sub> group is also known as a group with higher hydrophobicity.<sup>2)</sup> However, there is still room for development of novel hydrophobic functional groups.

Herein, we report an even more hydrophobic  $SF_4R$  group bearing a polyfluoroalkyl chain as R. The radical addition reaction of  $ArSF_4Cl$  to tetrafluoroethylene in the presence of an azotype radical initiator provided the corresponding novel tetrafluoro- $\lambda^6$ -sulfanyl compounds ( $ArSF_4CF_2CF_2Cl$ ). The present reaction can be applied to  $ArSF_4Cl$  compounds with a variety of substituents (R') on the aromatic ring. The hydrophobicity of the functional groups obtained was also quantitatively evaluated.

Keywords: Tetrafluorosulfanyl; Hypervalent Sulfur; Lipophilicity; Tetrafluoroethylene

トリフルオロメチル( $CF_3$ )基をはじめとする含フッ素官能基はその高い疎水性から創薬において重要な役割を担っている。近年、ペンタフルオロスルファニル ( $SF_5$ ) 基が  $CF_3$  基と比べ高い疎水性を有するとして注目されているが  $^1$ 、さらに高い疎水性を有する  $SF_4CF_3$  基も知られている  $^2$ 。しかし、疎水性の含フッ素官能基にはまだ開発の余地がある。

そこで本研究では、より高い疎水性を与える含フッ素官能基として R にポリフルオロアルキル鎖を持つ  $SF_4R$  基の合成に着手した。DCE 溶液中、アゾ系ラジカル開始剤のもとで  $ArSF_4CI$  に TFE を作用させると対応するテトラフルオロスルファニル化合物 ( $ArSF_4CF_2CF_2CI$ ) を与えた。本反応は様々な置換基 R'を有する基質に適用できた。合成した官能基について疎水性の定量的な評価を行ったので、併せて報告する。

- 1) Savoie, P. R.; Welch, J. T. Chem. Rev. 2015, 115, 1130.
- 2) Kirsch, P.; Hahn, A. Eur. J. Org. Chem. 2006, 1125.